LIQUID INJECTING METHOD

Patent number:

JP4084946

Publication date:

1992-03-18

Inventor:

TAWARA KENJI; IRIOKA KAZUYOSHI; SAITO

YUKIHIRO

Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Classification:

- international:

A61B8/00; G01N29/24; G01N29/28

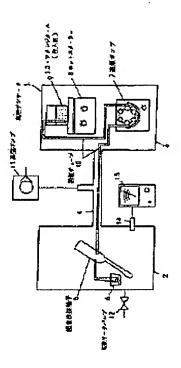
- european:

Application number: JP19900202105 19900730 Priority number(s): JP19900202105 19900730

Report a data error here

Abstract of JP4084946

PURPOSE:To surely inject the liquid under a high vacuum and to surely eliminate the bubbles contained in a body to be injected by lowering transiently the degree of vacuum and executing priming with respect to a pump for feeding the liquid into the body to be injected in a high vacuum state. CONSTITUTION:First of all, a vacuum desiccator 1 is set to a high degree of vacuum by driving a vacuum pump 1 I, 1,3-butanediol 9 is degassed, and subsequently, the vacuum pump 11 is stopped, and also, by opening a vacuums leak valve 12, the degree of vacuum in the desiccator 1 is lowered transiently, and priming by the butanediol 9 is executed to a liquid feed pump 7 through a liquid feed tube 10. Next, the leak valve 12 is closed, and also, the degree of vacuum of the desiccator 1 is heightened by driving the vacuum pump 11, and the butanediol 9 is injected into an ultrasonic probe 5 from the liquid feed tube 10 by driving the liquid feed pump 7. Thereafter, when the butanediol 9 overflows from the probe 5, the supply is stopped. In such a way, the liquid can be fed in a high vacuum state, and the liquid can be injected surely into such an object of a complicated structure as the probe 5, and bubbles can be eliminated surely.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

® 公開特許公報(A) 平4-84946

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)3月18日

A 61 B 8/00 G 01 N 29/24 9052-4C 6928-2 J 6928-2 J

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全4頁)

公発明の名称 液注入方法

郊特 願 平2-202105

20出 頤 平2(1990)7月30日

@ 発明者 田原 健司

@ 発明者 入岡 一 告

神奈川県横浜市港北区網島東4丁目3番1号 松下通信工業株式会社内

采休之

@ 希明者 斉藤 幸 廣

神奈川県横浜市港北区綱島東4丁目3番1号 松下通信工

菜株式会社内

勿出 願 人 松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

個代 理 人 弁理士 栗野 重孝 外

外1名

明細書

1. 発明の名称

被注入方法

・ 2. 特許請求の範囲

(1) 高真空状態で被往入体内に透放するための送 被ポンプに対し、真空便を過渡的に低下させて 呼水を行うことを特徴とする被注入方法。

②過渡的に真空度を低下する時間が20~400 秒の範囲である請求項1記載の液注入方法。

(3) 高真空状態の真空度が10⁻¹torr~10torr

の範囲である請求項1記載の被注入方法。

(4) 過渡的に低下させる真空度が10~50 torrの範囲である請求項1記載の被注入方法。

(5)注入液は炭素数が2~5個の範囲の2価、若しくは3個のアルコールである請求項1記載の 被注入方法。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、センサ、あるいはその他の袋置等 に高真空下で液を柱入する方法、更に詳しくは メカニカルセクタ走査方式の超音故探触子へ超音被伝播放を注入する方法に関するものである。

従来の技術

従来、この種の液性人方法としては、液晶 ディスプレイへの独晶の封入、あるいはエレク トロクロミック材料の封入等が知られている。 これらの被注入方法は、ディスプレイの内部に 電極が存在するだけの単純な構造であるため、 内部を真空にして注入液に液封入口を接触さ せ、ディスプレイの外部の圧力を常圧に戻すこ とにより、ディスプレイ内部を住入被で完全に 置換することができる。このような真空往入方 法は、構造が単純で、かつその内部容積が比較 的小さい場合においては、内部に気泡を存在さ せることなく彼の注入が可能である。しかし、 内部構造が複雑で、かつその内部容積も大きく なってくると、前述のような単純な真空注入法 では効率的に被注入を行うことができなくな る。このような装置の一つとしてメカニカルセ

特面平4-84946 (2)

クタ走変方式の超音被探触子を挙げる。この超音被探触子には、機構を登りる。この超音被探触子には分を超音をで構成されているを超音を対しなければならがない。を指数で気をは対しなければなを対した。を対したので、が、か100torrの真空を指数を対した。では独立で伝播被を受けれたのでは、変を超音を変した。では独立で伝播を変した。とのはである。とないである。とないである。とないである。とないである。とないである。とないである。とないである。とないでは、変更のはである。とないでは、変更のはである。とないでは、変更のはである。とないでは、変更のはである。とないでは、変更のはである。とないでは、変更のはである。とないでは、変更のはである。とないでは、変更のはである。とないでは、変更のはである。とないでは、変更のはである。とないでは、変更のはである。とないでは、変更のはである。とないでは、変更のはである。とないでは、変更のはである。

発明が解決しようとする課題

しかしながら、上配従来の送被ポンプを使用する冥空住入方法では、真空度が低く、往入被体で完全に置換することができず、微少の気泡が内部に残存するため、この冥空住入の後でこの気泡を除く、脱泡工程を必要とする。また、超音波伝播被としては、超音波伝播物性が生体

本発明は、このような従来の問題を解決するものであり、高真空で被注人体内に強知を解決することができ、したがって、気気を設定を表することができ、したがって、気気を認定を表することができ、とかの自己とができることを目的とするものである。

課題を解決するための手段

上配目的を達成するための本発明の技術的解 決手段は、高真空状態で被注人体内に送波する ための透紋ボンプに対し、真空度を過滤的に低 下させて呼水を行うようにしたものである。

また、真空度としては注入液の種類により多少変化するが、 10^{-2} torr ~ 10 torrの範囲であれば、液注入後、超音波探触子の内部に気泡が検出されることはなかった。

また、過波的に低下させる真空度の範囲としては、10~50torrの範囲が適当である。こ

の範囲を越えて真空度を低下した場合には、、 被的に真空度を低下する時間の場合と同様に、 再度、高真空状態にし、注入液を送液でで 吸引して超音波探触子に送液を行った時に送 チュープ内に気泡が発生し、送液を行うことが できなかった。また、逆に10torrを超えた場合には、呼水が不完全となり、送液を行うこと ができなかった。

また、超音波探触子の超音波伝播液に用いる 注入波としては、炭素数が2~5個の範囲の2 賃、若しくは3億のアルコールを用いるのが好ましい。

作用

したがって、本発明によれば、高度空状態で被注人体内に送液するための送液ポンプに対し、真空度を過滤的に低下させて呼水を行うことにより、高度空状態での送液ポンプによる被住人体に対する送液が可能となり、被注入体が超音放探触子のように内部に複雑な構造を有していても確実に液を注入することができ、被注

_ - -

特別平4-84946 (3)

入体内の気泡を確実に除去することができる。 実施例

.

以下、本発明の実施例について図面を参照しなから説明する。

第1 図は本発明の一実施例における放注入方法に適用する放注入装置を示す 優略機成図である。本実施例においては、超音波探触子に超音波伝播波である1、3 - ブタンジオールを注入する場合について説明する。

第1図において、1は真空デシケータであり、真空室2と3が通路4により連通されている。5は真空室2に納められた被注入用の超子放探触子5は真空室3に納められたよりな全受ける容器、7は真空室3に納れたは真空を設まってあり、2023オールのな知音波探触子5へ注入のために送れて9を超音波探触子5へ注入のために送れて9を超音波探触子5へ注入のために表

する。そして、超音被理触子 5 から1 . 3 - ブ タンジオール 9 がオーバーフローすると、透液 ポンプ 7 の駆動を停止して 1 . 3 ブータンジ オール 9 の供給を停止する。

次に、具体的実施例について第2図を参照しなから説明する。第2図は超音被探触子にI,3ープタンジオールを注入する時の工程を真空度(圧力)と時間の関係で示した図である。

第2回に示すように、1、3ープタンジオール9の脱気工程Aでは、6×10⁻¹torrの真空度で定常状態を通過的に低下し、直直変度を過速的に低でし、透過で対して呼水を行う呼水をにより十分を3ープを3ープを4・10⁻¹torrの真空に進したところでは、東京を10⁻¹torrの真空に進したところでは発出し、超音波探触子5から1、3ーで工程を4・10⁻¹torrの真空にあた。1、3ーで工程を4・10⁻¹torrの真空にあた。1、3ーで工程を4・10⁻¹torrの真空にあた。1、3ーで工程を4・10⁻¹torrの真空にあた。1、3ーで工程を4・10⁻¹torrの真空にあた。1、3ーで工程を4・10⁻¹torrの真空にあた。1、3ーで工程を4・10⁻¹torrの真空にあた。1、3ーで工程を4・10⁻¹torrの真空にあた。1、3ーで工程を4・10⁻¹torrの真空にあた。1、3ーで工程を4・10⁻¹torrの真空にあた。1、3ーで工程を4・10⁻¹torrの真空を4・10⁻¹torrの真空を4・10⁻¹torrの真空を4・10⁻¹torrの真空を4・10⁻¹torrの真空を4・10⁻¹torrの真空を4・10⁻¹torrの真空を4・10⁻¹torrの真空を4・10⁻¹torrの真空にあた。1、3ーで工程を4・10⁻¹torrの真空にあた。1、3ーで工程を4・10⁻¹torrの真空にあた。1、3ーで工程を4・10⁻¹torrの真空にあた。1、3ーで工程を4・10⁻¹torrの真空にあた。1、3ーでは、10⁻¹torrの真空にあた。1、3ーでは、10⁻¹torrの真空にあた。1、10⁻

するシリコーン製の送放チューブ、11は通路 4に遅通され、真空デシケータ1を真空にする ための真空ポンプ、12は真空窒2に連通され た真空リークバルブ、13と14はそれぞれ真 空デシケータ1内の真空度を認定するための真 空ゲージとそのセンサである。

了した。

以上の工程で1.3-ブタンジオール9の注入を行った超音波探触子5の内部には全く気泡が見られず、従来のような注入工程以降の脱泡工程を必要とせず、非常に効率的に注入作業を行うことができた。

発明の効果

特閉平4-84946 (4)

製造効率の大幅な向上を図ることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の一実施例における故注入方 法に適用する故注入袋費を示す概略構成図、第 2回は第1回に示す故注入装置を用いて試験し た故注入工程を真空度(圧力)と時間の関係で 示した図である。

1…真空デシケータ、5…超音波探触子、7 … 監被ポンプ、8 … ホットスターラー、9 … 1、3 - ブタンジオール(注入被)、10 … 法 被チューブ、11…真空ポンプ、12…真空 リークバルブ。

代理人の氏名 弁理士 栗野重孝 ほか1名

